Формування приладових наноструктур спін-клапанного типу на основі Со і Си

I.В. Чешко^{1,*}, М.В. Костенко¹, В.І. Гребинаха², А.М. Логвинов¹, С.І. Проценко¹

¹ Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна ² Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

(Одержано 23.05.2016, опубліковано online 03.10.2016)

У роботі наведені результати дослідження структурно-фазового стану та магніторезистивних властивостей плівкових наносистем спін-клапанного типу на основі Со і Си. Встановлено, що в процесі одержання та термічного відпалювання до температур $T_{\rm B} = 700$ і 900 К в цих системах відбувається утворення твердого розчину атомів Со в матриці Си. Було показано, що плівкову систему спінклапанного типу Co(5)/Cu(x)/Co(20)/П доцільно модифікувати, використовуючи замість одного з магнітних шарів Со мультишар [Co/Cu]_n. Данна модифікація призводить до підвищення величини магнітоопору до $0,3 \div 0,5$ %, швидкості перемикання з одного магнітного стану в інший та температурної стабільності всієї наносистеми до температури 700 К, хоча зменшує магнітну чутливість до значень $S_{\rm B} = (0,1 \div 0,2) \times 10^{-2}$ % / (мТл).

Ключові слова: Спін-клапан, Магнітоопір, Тонка плівка, Коерцитивна сила, Твердий розчин.

DOI: 10.21272/jnep.8(3).03041

PACS numbers: 68.55.Ln, 73.50.Jt

1. ВСТУП

Мультишари на основі Со і Си та Fe і Cr, у яких спостерігаються максимальні значення гігантського магнітоопору серед металевих наноструктур мають безліч переваг якщо вони сформовані у вигляді мультишарових структур з товщиною окремих шарів до 2-3 нм (див., наприклад, [1-2]). При більших товщинах у спін-клапанних структурах спостерігаються небажані ефекти пов'язані з посиленням інтенсивності протіканням дифузійних процесів та утворенням невпорядкованих твердих розчинів [3-6], що призводять до погіршення стабільності роботи приладових елементів створених на їх основі.

Прості спін-клапани виготовлюють використовуючи схему формування у вигляді «сендвіча»: феромагнітний / немагнітний / феромагнітний / антиферомагнітний шари. Труднощі при реалізації такої схеми виникають через нестабільність інтерфейсів та неможливість формування достатньо магнітожорстких антиферомагнітних шарів. Спрощенням простих спін-клапанів є псевдо-спін-клапани, у яких лише два магнітних шари з різною коерцитивністю, що розділені немагнітним прошарком.

У даній роботі приведені результати дослідження магніторезистивних та магнітооптичних властивостей псевдоспін-клапаних структур на основі Co i Cu i запропоновано їх модифікувати, замінивши один магнітний шар мультишаром [Co/Cu]n. Зазначимо, що застосування мультишарів при формуванні спін клапанів було вивчено і раніше (див., наприклад, [7]), але здебільшого мова йде про спін-клапанний ефект в структурах на основі мультишарів або використання мультишарів на основі рідкоземельних та феромагнітних металів для формування антиферомагнітного шару в спін-клапані [8]. У нашому випадку передбачалося, що мультишар на основі Co i Cu може збільшити термічну стійкість всієї приладової плівкової структури. Крім того мультишар у складі спін-клапана може працювати самостійно, що значно розширює функціональність такої структуру як приладового елементу спінтроніки або чутливого елементу сенсорної електроніки.

2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Були отримані серії зразків спін-клапанного типу Au(10)/Co(x)/Cu(x)/Co(20)/П (П – підкладка, товщина вказана в нм), де x = 6 - 10 нм; серія зразків спінклапанного типу з використанням мультишірів Au(10)/[Cu(3)/Co(3)]_n/Cu(5)/Co(20)/Π i Au(10)/Co(6)/ /Cu(5)/[Cu(3)/Co(3)]_n/П та серія відповідних мультишарів Au(10)/[Cu(3)/Co(3)]_n/П, де n = 2 – 8. Всі зразки покривалися верхнім допоміжним захисним шаром Au(10) для запобігання окисненню робочих шарів Со та забезпечення надійного контакту при вимірюваннях опору. Зразки конденсувалися термічним методом у вакуумі (10-4 Па) на сіталові пластини при температурі підкладки Т_п = 300 К зі швидкістю конденсації $\omega = 0,1-0,2$ нм/с. Для контроля фазового складу та структури зразків (із використанням просвічуючого електронного мікроскопу ПЕМ-125М) застосовувалися плівки із вуглецю товщиною 20 нм. Товщина окремих шарів контролювалась за допомогою кварцового резонатора в процесі одержання. Для дослідження термічної стабільності фізичних властивостей зразки відпалювалися у вакуумній камері до температур $T_{\scriptscriptstyle\rm B}$ = 700 та 900 К (далі в тексті $T_{\rm B} = 300 \ {\rm K}$ відповідає невідпаленому зразку).

Дослідження магніторезистивних властивостей проводилися при кімнатній температурі з використанням чотириточкової схеми в інтервалі магнітного поля від 0 до 500 мТл [9]. В процесі вимірювання електричний струм був направлений паралельно площині зразка, а вимірювання магнітоопору здійснювалося у трьох геометріях – поздовжній (лінії магнітної індукції В направлені вздовж напряму протікання струму), поперечній (лінії В направлені перпендикулярно до лінії протікання струму) та перпендикулярній (лінії В перпендикулярні площині

2077-6772/2016/8(3)03041(5)

^{*} i.cheshko@aph.sumdu.edu.ua

зразка). Величина магнітоопору (МО) визначалася за співвідношенням:

$$MO = \Delta R/R_S = (R_B - Rs)/R_S, \qquad (1)$$

де $R_{\rm B}$ і R_S – опір зразка при заданому полі і при насиченні.

За отриманим максимальним значенням МО розраховувалася чутливість зразків по МО до магнітного поля за формулою:

$$S_B = \left| \frac{\mathrm{MO}_{\mathrm{max}}}{\Delta B} \right|, \tag{2}$$

де MO_{max} — максимальне значення магнітоопору; ΔB — зміна магнітної індукції від насичення B_S до розмагнічування.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Результати дослідження фазового складу та структурних характеристик багатошарових плівкових систем на основі Со і Си вказують на утворення твердих розчинів (т. р.) атомів Со в матриці ГЦК-Си. У наших експериментах при $T_{\rm B} > 300$ К так як і було показано в [4] процес утворення т. р. (Со, Си) на межах поділу між шарами відбувається в процесі формування зразків при кімнатній температурі в результаті конденсаційно-стимульованої дифузії та подальшій термообробці до Тв = 400-700 К. При T_в = 900 К спостерігається частковий розпад т.р. з утворенням гранульованого стану Со. На рис. 1 представлені типова кристалічна структура та відповідна електронограма плівкових систем на основі Со і Си у вигляді спін-клапанних структур або мультишарів на прикладі спін-клапану Au(10)/Co(5)/Cu(10)/Co(20)/П при T_в = 300 К. На електронограмі відмічені дві групи ліній, що відповідають фазам ГЩП-Со та т. р. (Со, Си) (параметр *а*_{т.р. (Со, Сu)} = 0,3588 нм). Після відпалювання даного зразка до $T_{\rm b}$ = 700 К параметр $a_{\rm t.p.~(Co,~Cu)}$ зменшується до 0,3575 нм у результаті подальшого перемішування шарів Со і Си. Слід відмітити, що при термообробці зразків у вигляді мультишарів зміна параметру решітки не помітна.



Рис. 1 – Кристалічна структура та електронограма (на вставці) плівкової системи спін-клапанного типу $Co(5)/Cu(10)/Co(20)/\Pi$ при $T_n = 300$ К

Ж. нано- електрон. ФІЗ. 8, 03041 (2016)

Результати дослідження магніторезистивних властивостей плівкових зразків спін-клапанного типу з фіксованими товщинами магнітних шарів та змінною товщиною немагнітного шару Си представлені на рис. 2 та в табл. 1. Нестабільність інтерфейсів в даній системі, що пов'язано з процесами утворення т. р. (Co, Cu), можна відстежити по зміні характеру залежностей МО з ростом T_в на рис. 2. Найбільша стабільність магніторезистивних властивостей, максимальні значення MO = 0,15 ÷ 0,18 % та максимальні значення магнітної чутливості $S_{\rm B} = (0,2 \div 2,4) \times 10^{-2}$ %/(мТл). при $T_{\rm B} = 900$ К (табл. 1) спостерігаються в системі з немагнітним прошарком товщиною *d*_{Cu} = 10 нм (рис. 2б).



Рис. 2 – МО плівкових систем спін-клапанного типу $Au(10)/Co(5)/Cu(x)/Co(20)/\Pi$, де x = 5 (а) та 10 (б) нм в поздовжній геометрії вимірювання при різних T_8 К: 1 – 300; 2 – 700; 3 – 900

Таблиця 1 – Магнітні характеристики структур спінклапанного типу Au(10)/Co(5)/Cu(x)/Co(20)/П зі змінною товщиною шару Cu в поздовжній геометрії вимірювання

х, нм	<i>Т</i> в, К	ΔB , мТл	<i>S</i> _В ×10 ² , %/мТл
2	300	37,4	0,1
	700	129,8	0,1
	900	78,04	0,1
8	300	35,2	0,2
	700	37,04	0,1
	900	15,3	0,7
10	300	10,1	1,4
	700	12,4	0,9
	900	9,7	2,4

ФОРМУВАННЯ ПЛІВКОВИХ НАНОСТРУКТУР...

На відміну від систем спін-клапанного типу мультишари Au(10)/[Co/Cu]_n/П мають виражену форму залежності MO з максимумом при B = 0 мTл у всіх геометріях вимірювання (рис. 3) притаманну наносистемам з антиферомагнітною взаємодією. Максимальне значення MO = 0,27 % спостерігається у зразках з найбільшою кількістю повторів фрагменту мультишару n = 10. Можна відмітити, що при збільшенні $T_{\rm B}$ до 900 К форма залежностей на рис. 3 стає більш лінійною, але істотних змін характеру залежності і величин значень MO не спостерігається.



Рис.3 – МО мультишарів Au(10)/[Co(3)/Cu(3)]е/П (а) та Au(10)/[Co(3)/Cu(3)] $_{10}$ /П (б) в поздовжній геометрії вимірювання при різних $T_{\rm B}$ К: 1 – 300; 2 – 700; 3 – 900

Використовувати мультишар [Со/Си]_л при формуванні приладових систем спін-клапанного типу можна замість одного із магнітних шарів за умови збереження іншого. Суцільний шар Со з високим значенням коерцитивності у порівнянні з мультишаром буде відігравати роль закріпленого магнітожорсткого шару для забезпечення спін-клапанного ефекту. У загальному випадку результатом такої зміни стало збільшення значень МО до 0,3 ÷ 0,5 % (рис. 4. і 5) але зменшення чутливості $S_{\rm B}$ до значень (0,1 ÷ 0,2)×10⁻² % / мТл (табл. 2 і 3). Крім того в таких наносистемах температура відпалювання помітно менше впливає на характер залежності МО у всіх геометріях вимірювання. Хоча при використанні мультишару замість верхнього магнітного шару у невідпалених зразках спостерігається анізотропний характер МО, який після відпалювання до $T_{\rm B} = 700~{\rm K}$ знакає як це показано на рис. 5а і б на прикладі зразка Au(10)/[Co(3)/Cu(3)]₄/Cu(5)/Co(20)/П.



Рис. 4 – МО плівкової структури спін-клапанного типу $Au(10)/Co(5)/Cu(6)/[Co(3)/Cu(3)]_s/\Pi$ при $T_n = 300$ (a), 700 (б) та 900 (в) К в перпендикулярній (1), поперечній (2) та поздовжній (3) геометрії вимірювання

На рис. 4 приведені результати дослідження магніторезистивних властивостей систем спін-клапанного типу Au(10)/Co(5)/Cu(6)/[Co(3)/Cu(3)]8/П у якої нижній магнітний шар замінений мультишаром. Переміщення максимумів на приведених залежностях при зміні Тв, що особливо проявляється в перпендикулярній геометрі вимірювання, пов'язані із зміною коерцетивності В_с верхнього магнітного шару Со та його магнітною анізотропією внаслідок зміни ефективної товщини шару в процесі термодифузії та рекристалізації і зміни доменної структури. В поперечній та поздовжній геометріях вимірювання магніторезистивні властивості даної системи до $T_{\rm B} = 700~{\rm K}$ стабільні (рис. 4 а і б). При підвищенні T_в до 900 К істотно зменшуються значення МО в поздовжній геометрії (рис. 4 б), що можна пов'язати з руйнуванням межі поділу між магнітниним верхнім

І.В. ЧЕШКО, М.В. КОСТЕНКО, В.І. ГРЕБИНАХА ТА ІН.

Таблиця 2 — Магнітні характеристики плівкових структур спін-клапанного типу $Au(10)/Co(5)/Cu(6)/[Co(3)/Cu(3)]_n/\Pi$ з різною кількістю повторів фрагменту мультишару n в поздовжній геометрії вимірювання

n	Т,, К	ΔB , мТл	$S_{ m B}\!\! imes\!10^2,\%$ / м $ m T$ л
2	300	47,7	0,7
	700	157,1	0,1
	900	122,0	0,2
6	300	176,4	0,1
	700	61,9	0,2
	900	199,5	0,1
8	300	217,1	0,1
	700	119,7	0,2
	900	281,3	0,1
10	300	47,5	0,1
	700	67,1	0,1
	900	184,6	0,1

Таблиця 3 — Магнітні характеристики плівкових структур спін-клапанного типу $Au(10)/[Co(3)/Cu(3)]_n/Cu(5)/Co(20)/\Pi$ з різною кількістю повторів фрагменту мультишару n в поздовжній геометрії вимірювання

n	Т, К	ΔB , мТл	<i>S</i> _В ×10 ² , % / мТл
	300	37,4	0,1
2	700	129,8	0,1
	900	78,0	0,1
	300	15,3	1,2
4	700	78,4	0,3
	900	123,2	0,2

шаром Со та немагнітним прошарком Си в результаті утворення т.р. (Со, Си).

На рис. 5 приведені результати дослідження наносистем із застосування мультишару замість верхнього магнітного шару. Анізотропний характер залежностей МО спостерігається у цих зразках тільки при $T_{\rm B} = 300$ К. При підвищенні $T_{\rm B}$ до 700 К вид залежностей аналогічний до приведених на рис. 4 і залишається незмінним при $T_{\rm B} = 900$ К. Таку стабільність магніторезистивних властивостей забезпечує наявність в системах нижнього більш товстого шару Со з початковою товщиною $d_{\rm Cu} = 20$ нм, який при відпалюванні залишається суцільним, а його коерцетивність зростає завдяки збільшенню середнього розміру кристалітів [8] та покращенню доменної структури шару Со.

Малі значення чутливості $S_{\rm B}$ наносистем спінклапанного типу з використанням мультишарів на основі Со і Си при більших значеннях МО (табл. 2 та 3) пов'язані з високою швидкістю переключення з одного магнітного стану в інший. Цей факт робить такі наносистеми придатними для використання при виготовленні цифрових функціональних елементів спінтроніки тоді, коли системи у вигляді мультишару з високими значеннями магнітної чутливості більше підходять для створення тонкоплівкових магнітних чутливих елементів сенсорів магнітного поля з робочим діапазоном полів до 500 мТл.



Рис. 5 – МО плівкової структури спін-клапанного типу Au(10)/[Co(3)/Cu(3)]₄/Cu(5)/Co(20)/П при *T*_в = 300 (а) та 700 (б) К в перпендикулярній (1), поперечній (2) та поздовжній (3) геометрії вимірювання

4. ВИСНОВКИ

Результати дослідження стурктурно-фазового складу плівкових багатошарових наносистем спінклапанного типу на основі Со і Си вказують на утворення в них т.р. атомів Со в матриці Си на межах поділу між шарами з чим пов'язана нестабільність їх магніторезистивних властивостей при різних температурах відпалювання.

Плівкову систему спін-клапанного типу Со(5)/Сu(x)/Со(20)/П доцільно модифікувати використовуючи замість одного з магнітних шарів Со мультишар [Со/Си]_n. Як показали результати дослідження магніторезистивних властивостей в залежності від температури відпалювання така модифікація призводить до підвищення значення величини ${\rm MO}$ = 0,3 \div 0,5 %, підвищує швидкість перемикання з одного магнітного стану в інший, хоча зменшує магнітну чутливість до значень $S_{\mathrm{B}} = (0, 1 \div 0, 2) \times 10^{-2}$ % / мТл. Також можна стверджувати, що підвищується температурна стабільність всієї наносистеми до температури 700 К.

Подальші дослідження фізичних властивостей модифікованих спін-клапанних структур на основі Со і Си будуть направлені на створення функціонального елементу спін-клапана з наперед заданими робочими характеристиками в діапазоні температур 300 ÷ 900 К.

Робота виконана в рамках держбюджетної теми № 0116U002623.

Формирование приборных структур спин-клапанного типа на основе Со и Си

И.В. Чешко¹, М.В. Костенко¹, В.И. Гребинаха², А.Н. Логвинов¹, С.И. Проценко¹

¹ Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 40007 Сумы, Украина ² Национальный технический университет Украины «КПИ», просп. Победы, 37, 03056 Киев, Украина

В работе приведены результаты исследования структурно-фазового состояния и магниторезистивных свойств пленочных наносистем спин-клапанного типа на основе Со и Сu. Установлено, что в процессе получения и термического отжига до температур $T_{\rm B}$ = 700 и 900 K в этих системах происходит образование твердого раствора атомов Со в матрице Cu. Было показано, что пленочную систему спинклапанного типа Co(5)/Cu(x)/Co(20)/П целесообразно модифицировать используя вместо одного из магнитных слоев Со мультислой [Co/Cu]_n. Данная модификация приводит к повышению значения магнитосопротивления до 0,3 ÷ 0,5 %, скорости переключения с одного магнитного состояния в другое и температурной стабильности всей наносистемы до температуры 700 K, хотя уменьшает магнитную чувствительность до значений $S_{\rm B} = (0,1 \div 0,2) \times 10^{-2}$ % / мТл.

Ключевые слова: Спин-клапан, Магнитосопротивление, Тонкая пленка, Коэрцитивная сила, Твердый раствор.

Formation of Device Structures Spin-valve Type Based on Co and Cu

I.V. Cheshko¹, M.V. Kostenko¹, V.I. Hrebynakha², A.M. Lohvynov¹, S.I. Protsenko¹

¹ Sumy State University, 2, Rimsky Korsakov st., 40007 Sumy, Ukraine
 ² National Technical University of Ukraine «KPI», 37, Peremogy prosp., 03056 Kyiv, Ukraine

The study results of structural-phase state and magnetoresistive properties of spin-valve type nanofilm based on Co and Cu are shown in this work. It is found that in these systems during the preparation and annealing at temperatures $T_{ann} = 700$ and 900 K solid solutions of Co atoms in Cu matrix are formed. Was shown that the spin-valve type film system Co (5)/Cu(x)/Co(20)/S expedient modified using multilayers [Co/Cu]_n instead one of the magnetic Co layer. This modification increases the magnetoresistance values up to $0,3 \div 0,5$ %, increases the switching speed from one magnetic state to another and thermal stability of nanosystems to temperature 700 K. Although magnetic sensitivity decreases to a value $S_{\rm B} = (0,1 \div 0.2) \times 10^{-2}$ % / mT.

Keywords: Spin-valve, Magnetoresistance, Coercive force, Magnetization, Solid Solution.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- I.M. Pazukha, I.Y. Protsenko, *Tech. Phys.* 55 (4), 571 (2010).
- J. Kimling, R.B. Wilson, K. Rott, J. Kimling, G. Reiss, D.G. Cahill, *Phys. Rev. B*. 91, 144405 (2015).
- A.K. Singha, A. Subramaniam, J. Alloy. Compd. 587, 113 (2014).
- I.Y. Protsenko, I.V. Cheshko, *Metallofiz. Nov. Tekh.* **31** (7) 921 (2009).
- M.H. Demydenko, S.I. Protsenko, D.M. Kostyuk, I.V. Cheshko J. Nano- Electron. Phys. 3 (4), 106 (2011).
- A.G. Basov, S.I. Vorobiov, YO. Shkurdoda, L.F. Dekhtyaruk, J. Nano- Electron. Phys. 3 (2) 78 (2010).
- S.J. Callori, J. Bertinshaw, D.L. Cortie, J.W. Cai, A.P. Le Brun, T. Zhu, F. Klose, *J. Appl. Phys.* **116**, 033909 (2014).
- C. David, B. Arumugam, A. Rajamani, J. Supercond. Nov. Magn. 27 (6) 1561 (2014).
- S.I. Vorobiov, I.V. Cheshko, A.M. Chornous, H. Shirzadfar, O.V. Shutylieva, J. Nano- Electron. Phys. 6 (2) 02022 (2014).